

気密端子、部品支持用顆粒ガラス

気密端子用顆粒ガラスには、鉄またはステンレス鋼のシェルと鉄ニッケル、鉄ニッケルクロムまたはコバールのリード線を組み合わせる圧縮封着用、およびシェルとリード線がコバールの整合封着用があります。

部品支持用顆粒ガラスには、スタンドオフがあります。

粉末ガラスを造粒した顆粒ガラスは、流動性、充填性に優れ、打錠成形に適しています。



●特性

適用			気密端子用						部品支持用		
			圧縮封着用			整合封着用			スタンドオフ		
ガラスコード			ST-W/K	ST-4W/K	FN-13W/K	BH-W/K	BH-7W/K	BH-8W/K	BH-14W/K	ST-4F/K	BH-FW/K
顆粒粒度	D ₅₀	μm	135	130	110	135	135	135	135	120	125
	D ₉₉	μm	265	250	215	265	265	265	265	235	245
仮焼成温度 : T ₁		℃	650~660		680~690	700~710	670~680	730~750	650~660	750~800	
封着温度 : T ₂		℃	960			980		930	980	960	1050
熱膨張係数 30~380℃		× 10 ⁻⁷ /K	95	95	75.5	45.5	49.5	62.5	31.5	94	57
密度		× 10 ³ kg/m ³	2.60	2.60	2.51	2.28	2.32	2.41	2.13	2.65	2.83
転移点		℃	450	460	510	470	505	510	—	460	515
屈伏点		℃	510	520	570	550	565	570	—	520	635
歪点		℃	420	427	480	435	472	475	—	—	—
徐冷点		℃	460	472	517	480	513	520	—	—	—
軟化点		℃	663	672	687	698	715	685	782	—	—
作業点		℃	980	1030	990	1050	1130	990	1090	—	—
誘電率	1MHz, 25℃		6.4	6.5	6.3	5.0	5.5	5.8	4.0	6.7	6.4
tan δ	1MHz, 25℃	× 10 ⁻⁴	22	21	32	30	39	37	3	24	31
体積抵抗率 Log ρ	150℃	Ω · cm	11.4	11.2	11.2	11.5	10.8	11.1	15.5	11.4	—
	250℃	Ω · cm	8.8	8.7	8.7	8.8	8.2	8.5	12.3	8.8	—
	350℃	Ω · cm	6.9	7.0	7.0	7.0	6.4	6.8	10.2	7.0	—
ヤング率		GPa	68	68	—	57	57	—	—	—	—
ポアソン比			0.21	0.21	—	0.22	0.22	—	—	—	—
組成系			Na ₂ O · BaO · SiO ₂			Na ₂ O · Al ₂ O ₃ · B ₂ O ₃ · SiO ₂			Na ₂ O · BaO · SiO ₂	Na ₂ O · Al ₂ O ₃ · B ₂ O ₃ · SiO ₂	
適用			Fe, Fe-Ni, Fe-Cr, Fe-Ni-Cr		Fe コバル	コバル Mo			Fe	コバル	

なお、ST-4F/K、BH-FW/Kは複合系ガラス（ガラスセラミック）です。

*色調については、ご相談ください。

●使用例

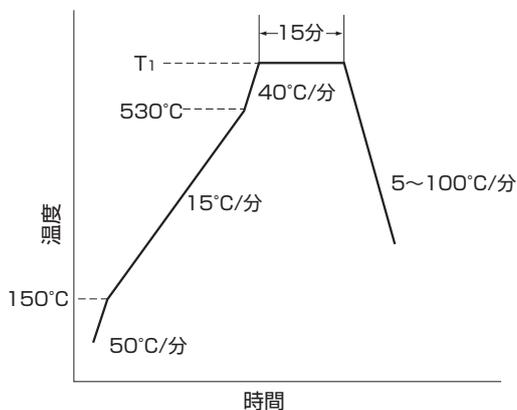
[1] 打錠成形

成形圧力は8~10MPaが適正である。この圧力で成形されたタブレットは、空隙率が0.35~0.37で十分なグリーン強度をもち、仮焼結時のバインダの熱分解も容易である。

[2] 仮焼成

仮焼成は空気中で行う。仮焼成温度は左ページの特性表中のT₁を使用する。

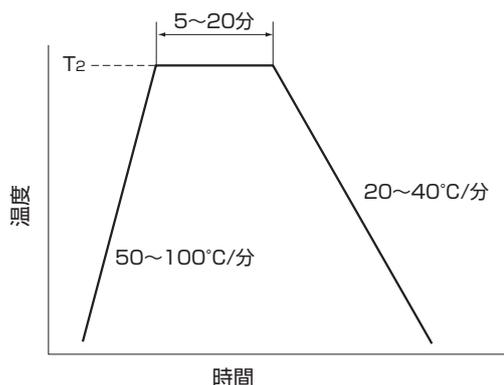
バインダの分解は150℃から始まり、約530℃で終了するので、この温度範囲の昇温速度は15℃/分以下にする必要がある。図1のスケジュールで仮焼成すると、成形圧力8~10MPaのタブレットの焼成収縮率は、13.5~14.5%となる。



[図1] 仮焼成プロファイル

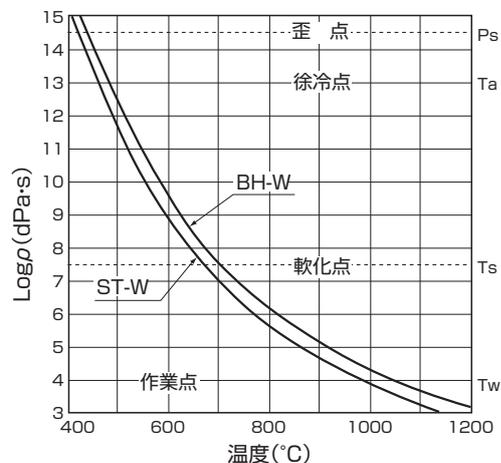
[3] 封着

封着は窒素中で行う。封着温度は左ページの特性表中のT₂を使用する。



[図2] 封着プロファイル

[図3] 粘度曲線



[図4] 熱膨張曲線

